19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-203993

Solnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)8月23日

F 16 N 11/04

6608 - 3 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

②発明の名称 自動潤滑装置

②特 願 昭62-32604

29出 願 昭62(1987) 2月17日

②発 明 者 アントン・オルリツキ

カナダ国,ブイ7エム・1エル6,ブリテイツシユ・コロ

ンドン・オルリンモ カノン 国, フィーエム エエル O, フラフィンン ンピア, デルタ, シツクスス・アベニユー 5291

①出 願 人 アントン・オルリッキ

カナダ国,ブイ7エム・1エル6,ブリテイツシユ・コロ

ンピア、デルタ、シックスス・アベニユー 5291

20代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

### 明細書

- 1. 発明の名称
  - 自動潤滑装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 内部の潤滑剤を放出する放出口を有した 潤滑剤室と、ガスを発生させて圧力を生じさせる ガス発生装置と、上記ガス発生装置によって発生 されたガスの圧力の作用を受けて、上記潤滑剤室 から上記潤滑剤を放出するための仲縮可能なペロ ーズとを具備して成ることを特徴とする自動潤滑 装置。
- (2) 上記潤滑剂室の潤滑剂に接しているピストンが上記ペローズによって押圧されて移動することによって、上記潤滑剤が上記放出口から放出されることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の自動潤滑装置。
- (3) 反応室内のアノード及びカソード間に電圧が印加されて、上記反応室内にガスが生じることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の自動潤滑装置。

- (4) 上記アノード及びカソードはカーボンファイバであることを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の自動潤滑装置。
- (5) 上記電圧は乾電池により供給されることを特徴とする特許請求の範囲第3項に記載の自動 潤滑装置。
- (6) 上記乾電池と上記反応室との間には抵抗器とスイッチの組が複数個設けられており、これら抵抗器とスイッチの組のいずれかを選択することにより上記反応室に印加される上記低圧を様々に変化させてガスの発生率を制御していることを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載の自動調
- (7) 上記ペローズはポリアミドで形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記 版の自動潤滑装置。
- (8) 上記ペローズは基端にフランジを有しており、このフランジにより上記ガス発生装置に収り付けられることを特徴とする特許請求の範囲第7項に記載の自動潤滑装置。

**?** 

(9) 基盤部材と、基盤部材にねじ留めされた 上記制滑削室と、上記基盤部材内に設けられた復数個の抵抗器と、上記抵抗器を選択するスイッチ 手段と、上記基盤部材内に収容され、電源を収納 する反応室と、上記反応室の出口と、上記反応室 と間滑削室との間に収り付けられ、上記反応室の 出口に連通している中空の上記べ口ーズとを確え ることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載 の自動潤滑装置。

(10) 上記反応室及び潤滑剤室の各々の対向部にはそれぞれフランジが設けられており、上記べローズの基端に設けられた周辺フランジが上記反応室フランジと間滑剤室フランジとにより挟持されていることを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載の自動潤滑装置。

(11) 電源からパルス状の電力を得る回路が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載の自動潤滑装置。

(12) 周明の圧力の変化を補償する回路が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第

涸滑剤の供給には主にガスの圧力が利用される。 即ち、化学反応によりガスを発生させて容器内の 圧力を増加させ、増加した圧力によって容器内の 涸滑剤を抑し出して潤滑系統内を通過させて潤滑 刺をベアリングに供給するのである。

また、このような潤滑装置は信頼性があり、長持ちすることが必要である。

上記のような従来の自動潤滑装置には、ネオブレン性のダイヤフラムやゴム性のダイヤフラムが 川いられている。ダイヤフラムはガスによって引き仲ぱされてピストンを抑圧する。抑圧されたピストンは移動して潤滑剤を潤滑剤室から放出する。 「発明が解決しようとする問題点」

しかしながら、ゴム性のダイヤフラムやネオブレン性のダイヤフラムには幾つかの欠点がある。第1に圧力や温度による応答特性が不均一であり、第2に耐温度特性が悪く、特に、低温に対する耐性が弱い。従って、温度の変化によりダイヤフラムの特性がかなり変化するので、潤滑装置の潤滑性能は温度による影響をかなり受けることになる。

9項に記載の自動潤滑装置。

(13) 外部の電級を使用可能にする回路が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第 9項に記載の自動潤滑装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本
を
引は
制
形
を
説
、
特
に
、
例
え
は
ベ
ア
リ
ン
グ
の
よ
う
に
周
別
利
を
供
給
す
る
必
要
の
あ
る
部
分
に
人
手
を
用
い
ず
に
自
動
的
に
別
別
初
を
供
給
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
動
和
滑
数
に
関
す
る
。

[従来の技術]

自動潤滑装置は一般に広く知られている。自動潤滑装置はベアリングのように潤滑剤を供給する部分に潤滑剤を絶えず供給するので、潤滑剤を供給するためにわざもなこので、自動潤滑袋置は絶えず潤滑剤を供給しなければならないのでリングに潤滑剤を供給しなければなっていかを計画する手間と、立案した計画に従って潤滑を供給する手間が省ける。

本発明は上記の点に鑑みて成されたもので、潤滑装置の構成部品の中で潤滑剤の放出に用いられる部分に、様々な温度変化や様々な圧力変化に耐えて、恒常的な反応を示すことができる部品を用いて、不安定な応答特性を除去すると共に、様々な温度変化や様々な圧力変化に耐えて、恒常的に潤滑を供給することを可能とする自動潤滑装置を促供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の自動潤滑装置は、内部の潤滑剤を放出する放出口を有した潤滑剤室と、ガスを発生させて圧力を生じさせるガス発生装置と、圧力の作用を受けて潤滑剤を潤滑剤室から放出する手段がベローズであることを特徴としている。

## [作用]

本発明では、潤滑装置の構成部品の中で潤滑剤の放出に用いられる部分に、様々な温度変化や様々な圧力変化に耐えて、恒常的な特性を示す材料

で形成されたペローズが川いられているので、前述の不安定な応答特性を給て除去することができる。

#### [ 火施姆]

以下、図面を参照して本発明に基づく自動潤滑装置の一実施例を説明する。

添付図面は、本発明の潤滑装置の構成を示している。第1図は斜視図、第2図は後述する基盤図は後述する基盤図の保証を取りている。第3図は第3図は新り、第3回の潤滑を設定には、大変の潤滑を開発を開発して、潤滑が、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変の間には、大変がある。このでは、大変のでは、大変のでは、大変のでは、大変のでは、大変のでは、大変のでは、大変のできた。

この実施例では、ガスを発生させて圧力を生じ させるガス発生装置は広く知られているものが用 いられている。このガス発生装置は反応室10を

ているところが示されている。突出しているねじは 頭部がプリント回路に接触しており、この接触によって一つの低抗器が回路に接続される。低抗 器18~26は第5図に示すように低抗値が予め 決められている。自動潤滑装置の作動時間が記されている。即ち、(第3図の左端のねじのようにいずれかのねじ32を回して抵抗器18~26の中のいずれか一つの低抗器を回路に接続することによって回路が完成されると、潤滑装置は一定時間作動して潤滑剤を一定時間だけ潤滑剤室から放出し続ける。

超池16は導体部材34及び36に接触しており、プリント回路板28を介して反応室10に地力が供給される。導体部材34はアノード12に池力を供給し、導体部材36はプリント回路板28に接続されている導体38を介してカソード14に地力を供給する。ここに述べたプリント回路板28は通常用いられているものであり、従来技術に属する。地流は金属性の析込ポルト40を

備えている。反応室10内にはアノード12及びカソード14が設けられている。これらの電極は、例えばカーボンファイバで形成されている。アノード12及びカソード14に電圧を印加するために進池16が設けられている。反応室10には、地圧が印加されるとガスを発生する化学組成物が充填されている。通常は、貯蔵を容易にするために、化学組成物を吸収したスポンジが反応室に詰め込まれている。

は他16とアノード12及びカソード14の両カーボンファイバ電板との間には、第5図、第6図及び第7図に示すように、複数個の抵抗器が設けられている。抵抗器18、20、22、24及び26はプリント回路板28に取り付けられている。プリント回路板28は正数部材30に投続されている。ねじ32は不つプリント回路に接続されている。ねじ32は不つッチとして機能する。第3図には、ねじ32の中の1本が基盤部材30から外部に向かって突出し

介して反応室10に流れる。植込ポルト40は絶 段部材42により残りの構造から絶録されている。

自動和滑装置には、ガスにより生じる圧力に応じて潤滑剤を潤滑剤室から放出する手段が設けられている。本発明に基づく自動潤滑装置では、ガスにより生じる圧力に応じて潤滑剤を潤滑されているが生じる圧力に成らに、なローズ44である。ベローズ44である。ベローズ44である。特にいいる。特にいいる。サイローズを形成することが好ましい。ベローズを形成することが好ましい。ベローズは自在に仲縮する。ベローズは自在に仲縮する。ベローズは自在に仲縮する。ベローズはおいる。

潤滑剤室2にはピストン52も設けられている。 ここに示した実施例では、ピストン52は気密に しかも滑動可能に潤滑剤室2内にはめ込まれてお り、ガスが発生するとベローズ44が膨脹して (第3図参照) ピストン52を押圧する。

# 特開昭63-203993(4)

本発明の自動和滑装置には留め輪54が设けられており、潤滑剤室2か56で留め輪54にねじ留めされている。基盤部材30は留め輪54と部材58により挟持されている。部材58には反応室10及びバッテリ16を収納する凹所60が設けられている。第2図に示されている。べいのように、部材58は柴用のリブ62で構成されている。べいのボーズ44は、潤滑剤室2に設けられた内部フランジ64と部材58の平坦部66により挟持されている。平坦部66を突起67を有して形成すれば、気管性を更に向上させることができる。基盤部材30はオーリング68により部材58にしっかりと固定される。

本発明に基づく自動潤滑装置を使用する場合は、他の構造物で挟持して、ベアリングのような潤滑剤を供給する必要のある部品に潤滑剤を供給するための管を、ねじ部8に取り付ける。次に、潤滑装置の作動時間に応じてねじ32を選択して、第3図の左端のねじ32のように選択したねじを引き出す。引き出されたねじ32はスイッチの機能

ば、マイナス40℃でゴムを引き仲ぱすのに必要な圧力は、本発明の種類の潤滑装置では得られない。

ナイロン性のペローズはマイナス94でまでは 域れない。ところが、ゴム性のペローズはマイナ ス64でで域れてしまう。よって、本発明に基く 潤滑装置は、信頼性があり、長持ちするものであ る。例えば、本発明による潤滑装置は、ペアリン グに3年間潤滑剤を供給し続けることができる。 よって、人手では潤滑剤を供給することができない場所に用いる際に非常に適している。

本発明に基づく装置には様々な回路を用いることができるが、第5図、第6図、第7図及び第8図には基盤部材30に取り付けられるブリント回路板28内に組み込まれる回路の例が示されている。第5図の回路は最も簡単なもので、3ボルトの電源が用いられている。電源として2本の単三(AAサイズ)電池16が凹所に取り付けられている。発光ダイオード70が抵抗器72及びトランジスク74と直列に配置されている。第2のト

を果たし、反応室10を含む回路が形成される。 反応室10でガスが発生するとベローズ44が膨限してピストン52が移動する。潤滑剂室2は潤滑可で満たされているので、ピストン52の移動により潤滑剤室の潤滑剤が放出口4から放出される。

ランジスタ76が第1のトランジスタ74と祖列 に接続されており、エミッタ78はライン80に 接続されている。

抵抗器82、84及び86は、第3のトランジスタ88と直列に接続されている。 地気化学反応されている。 地気化学成成されている。 反応室10は第3とのように構成に器18~26により調節される。 これらの抵抗器はそれぞれが各スイッチ32により選択される。 社会によりの反応を引き起こす反応室10に印金を引き起こすをのの反応期間、即ちガスのチが関しられるかにより決まる。発光ダイオード70は四路内を電流が流れているか否か、即ち、自動潤強装置が作動しているか否かを表示する。

第6図は、周囲の圧力に応じて電流を変化させる圧力感知器 90が設けられている点で第5図と相違する。感知された周囲の圧力に従って分流器 92が反応室 10に流入する電流の流量を変更することにより潤滑剤の供給が変更される。周囲の

正力が上昇した場合は、反応室内に発生するガスの体積をその分だけ余計に増加させて反応室内の 正力を上昇させる必要がある。

第7図には第5図や第6図の回路を更に複雑化した回路が示されている。第7図の回路では、圧力感知器90はどのタイミング回路が選択されても分路を作ることができる。第7図に示されている低抗器18~26の各々には自動調滑装置の作動期間が示されている。

この回路でも電気化学反応を引き起こす反応室10には電源16が接続されている。 地額としては、直列に接続された単三電池が用いられている。 抵抗器94は反応室10に直列に接続器100とトランジスタ102が接続されている。トランジスタ102はコンデンサ104と直列に接続されているが、抵抗器110とは抵抗器10と直列に接続されている。コンデンサ112は抵抗器110と直列に接続されている。トランジスタ

面図、第3図は第2図の第3-3線に添った断面図、第4図は本発明の自動潤滑装置に用いられるペローズの詳細を示す図、第5図は本発明の自動潤粉を設めの回路を示す図、第5図の回路を便に修正した回路を示す図、第10回路を更に修正した回路を示す図、第8図は外部電源を用いた簡単な回路を示す図である。

2 … 泗 滑 利 室 、 10 … 反 応 室 、 30 … 甚 盤 部 材 、 44 … ベローズ

第8図には変圧器を用いて外部電源124から 自動間が装置の回路に電源を供給するための回路 が簡単に示されている。外部電源124として、 例えば、乗物川のバッテリを川いることができる。 この場合、自動間滑装置は乗物に取り付ける。第 8図の回路には、ソケット126と、低抗器 128と、通常は乗物の計器板に取り付けられる スイッチ130とが設けられている。

[発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、様々な混 度変化や様々な圧力変化に耐えて、恒常的に潤滑 剤を供給することのできる自動潤滑剤装置を提供 することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に基づく自動潤滑装置の斜視図、 第2図は基盤部材を取り除いた自動潤滑装置の底

出颁人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦









